EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER **PUBLICATION DATE**

02080252 20-03-90

APPLICATION DATE

16-09-88

APPLICATION NUMBER

63231998

APPLICANT: ALPS ELECTRIC CO LTD;

INVENTOR :

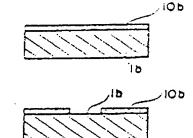
MIYASHITA AKIHIKO;

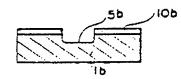
INT.CL.

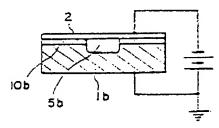
B41J 2/045 B41J 2/16

TITLE

INK JET HEAD







ABSTRACT :

PURPOSE: To provide a precise ink jet head having good characteristics to ink by using a material having good ink wettability as a substrate and forming a mask used for applying etching processing to the groove corresponding to a flow passage to the substrate or a vibration plate from a material anodically bondable to the vibration plate or the substrate.

CONSTITUTION: A corrosion-resistant film 10b is applied to a base 1b having a flow passage groove formed thereto. As the material of a base 1, borosilicate glass is used and, as the corrosion-resistant film, polycrystalline silicon or amorphous silicon is proper. A photoresist method is adapted to said corrosion-resistant film 10b to mask the part other than the part corresponding to a flow passage by a photoresist and the corrosion-resistant film 10B of the flow passage corresponding part 11b is removed by plasma etching. The etching of the substrate 1 is performed in order to form a flow passage 5b and only the flow passage corresponding part 11b not covered with the corrosion-resistant film is etched to form the flow passage 5b. At last, a borosilicate glass vibration plate 2 is superposed on the base 1b having the corrosion- resistant film 10b applied thereto to be heated to 450°C and, when DC voltage is applied by using the base as an anode and the vibration plate 2 as a cathode, anodic bonding of several min is completed.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−80252

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)3月20日

B 41 J 2/045 2/16

7513-2C 7513-2C B 41 J 3/04

103 A

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

インクジエツトヘツド

②特 願 昭63-231998

20出 願 昭63(1988) 9月16日

⑪発 明 者 佐 藤

博 幸

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブス電気株式会社

内

⑩発 明 者 官 下

明彦

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブス電気株式会社

内

⑪出 願 人 アルブス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

8月 細 3

1. 発明の名称

インクジェットヘッド

- 2. 特許請求の範囲
- (1)流路溝を有する基板と、この基板に被さって前 記流路溝をノズルとインク供給路と圧力室とに形 成する振動板とを備えたインクジェットヘッドに おいて、前記基板に前記流路溝を形成するための エッチングマスクであり、かつ前記振動板と陽極 接合可能な薄膜部材を被着したことを特徴とする インクジェットヘッド。
- (2)流路溝が形成された基板と、この基板に被さって前記流路溝をノズルとインク供給路と圧力室とに形成する振動板とを備えたインクジェットヘッドにおいて、前記振動板に流路溝を形成するためのエッチングマスクであり、かつ前記基板と隔極接合可能な薄膜部材を被着したことを特徴とするインクジェットヘッド。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はインクジェットヘッドに関し、特にそのヘッドを構成する基板と振動板とを関極接合してなるインクジェットヘッドに関する。

[従来の技術]

第2図に既に提案されているオンデマンド型へ ッドの一例の構造断面図を示す。

図示したように基板1には、ノズル5、圧力室4、インク供給路7、インク部まり6に相当する 消が形成されており、振動板2を基板1に接合することによりそれぞれの機能を有する流路となる。また、振動板2の圧力室4に該当する部分には電気機械変換紊子3が接合されている。インク溜まり6は、外部のインク供給系(図示せず)に連通されている。

このようなインクジェットヘッドの動作原理を 簡単に説明すると、電気機械変換素子3に駆動信 号を加えると電気機械変換素子3は横方向に変形 しようとするが、振動板に拘束されているため圧 力空4側に変形し、圧力室4に圧力を発生させる。 この圧力によりインクはノズル5より押し出され インク商8となって飛翔する。この時電気機械変換素子3は駆動信身が切られており、元の状態に復帰し圧力室4は一時的に負圧となって、インク溜まり6よりインク供給路7を介してインクが圧力室4に流入し初期状態に戻る。

この一連の動作を適宜行うことによりインク演 を飛翔させ、低に転移させることによって印刷を 行う。

このようなインクジェットへッドにおいては、 直径50μmから100μmの非常に小さなは幅 ク滴を飛翔させる必要があるため、ノズル5は幅 50μmから100μm、深さ50μmの微細な 清とする必要があり、かつノズル5に連通も精 力空4やインク供給路7、インク溜まり6も精 力ではシリコンを用い、フォトエッチングにより なに接合する場合も、前記微細を形成とするに りにはみだしの出る可能性のある接着剤などは のにはみだしの出る可能性のある接着剤などは のにはみだしの出る可能性のある接着の 用することができず、拡散接合や隔極接合とい

路面のみにシリコン酸化膜11aが形成され前述 の保護膜となる。

第3図(e)の工程では、最終的にガラスの振 **動板2を陽極接合するときに、障害となるシリコ** ン窒化脱10aを熱燐酸で除去する。この時シリ コン酸化脱11aは、熱燐酸では除去できないの で、このまま流路5a内壁に残る。最後に第3図 (f)に示すように、シリコン基板1aと振動板 2を陽極接合法により接合して一体化する。陽極 接合の具体的な方法としては、基板1aと振動板 2を重ねた状態で450℃に加熱し、このままの 状態でシリコン基版1aを陽極に、振動版2を陰 極として600Vの電圧を加えると数分の間に接 合が完了する。この方法は、精密かつ微細な満を 有するインクジェットヘッドのごときものには、 接合面が強固なことと接着剤を使用しないこと、 精密な接合が簡単にできることで極めて有効な方 法であるが、接合できる材質同志の組み合わせが あり、一般的には、無機の絶縁物に対してもう一 方の部材は金属あるいは半導体が用いられる。

た直接接合法が用いられる。

ここで、これら一連の流路形成方法について図 を用いて詳しく説明する。

第2図は、基板に流路を形成する一連の工程を示したものである。まず、第3図(a)のごとく、シリコン基板1aにエッチングマスクとなるシリコン窓化膜10aを熱窒化もしくはCVDで被替させる。次に、第3図(b)のようにアオトエッチングによって流路となるべき部分のシリコン窒化膜を除去し、11aを形成する。次に、第3図(c)のように第3図(b)の工程で残したシリコン窒化膜10aをマスクとして、シリコン基板1aをエッチングし流路5aを形成する。

次に、第3図(d)に示すように前述のごとく 形成された流路5aは、シリコンが露出している ためアルカリ性のインクによって腐蚀されたり、 シリコンそのものは、はっ水性であるためインク の流動が悪くなったり気泡をかみやすくなったり するので、表面に保護膜を付ける必要があり基板 1aを熱酸化すると、シリコンの露出している流

【発明が解決しようとする問題点】

しかしながら、このため加工のしやすいシリコンを基板として使用しても、マスク材として使用したシリコン窒化膜を除去しなければならず、露出してが煩雑であった。さらにシリコンりカーのないのであるために、シリコンははっ水性であるためないのであるが、シリコンははっ水性であるためないのでは、このため路ののではで酸化皮膜等を付ける工程を入れるうなのででででであり、さらに工程が複雑化した。このようなとのでででであり、さらに工程が複雑化した。このようなとのでであるが、というでは、基板側をシリコンとしたものもあるが、振りのであるが、大皮膜のであり、工程の煩雑さについては同様であった。

本発明の目的は、上述の問題を解消し簡単な工程でありながら接合方法でもっと効果的な関極接合を効果的に用い、精密かつインクに対して良好な特性を有するインクジェットヘッドを提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

本発明は上述の目的を達成するためになされたもので、基板にインクの端れ性のいい材料を用い、かつ基板あるいは振動板に流路に相当する端をエッチング加工する際のマスクが、振動板あるいは 基板と隔極接合可能な材料からなるようにしたことを特徴にするものである。

【作 用]

上述の手段は以下のように作用する。基板にガラス等のインクに対して濡れ性のいい材料を用いた場合、基板に流路を形成しても濡れ性は良好材料はまである。また、このように濡れ性のいい材料は一般に無機の絶縁物であるが、このようなであるが、このようでであるが、このようでであるが、このようでであるが、このようでが、このようでが、このようであるが、このできまであるが、このできます。 チングするためには、有機物系のレジストをのエッチング液に耐えられないため、基板に取ります。 ではエッチング液に耐えられないため、基板とでよびに相当する部分の皮膜を触刻して取りませ、流路に相当する部分の皮膜を触刻して取ります。 り、マスクを形成した上で基板のエッチングを行えばよい。

理酸ガラスであるからエッチング液としては、確化水素酸が適当である。沸化水素酸単独では、多粧品シリコンやアモルファスシリコンをほとんど優さないため、耐触皮膜に覆われない流路もが形成される。最後に第4図のごとく、硼珪酸ガラスの振動板2を耐触皮膜10bが被替されたままのを板1bの上に重ねて、450℃に加熱し基板1を関係、振動板2を降極として600Vから100Vの直流電圧を加えると数分で陽便接合が完了する。

ここまで終了すると、インクジェットヘッドの 流路はすべて形成されたことになるので、この状態で振動板上の圧力室に当たる部分に電極を形成 し、その上に電気機械変換素子を接着することに よってインクジェットヘッドが完成する。

このような方法で作成したインクジェットヘットは、流路内面がすべて親水性のガラス面で構成されているのでインクの流動性がよく、流路内に 気泡を抱き込むことが少なく、流路の精度が極め このときマスクとなるべき耐触皮膜を振動板の 材料と関値接合可能な材質にしておけば、エッチング時に用いたマスクがそのまま今度は関極接合 材として作用し、簡単に振動板との接合が可能と なる。

[実施例]

第1図を用いてその実施例を示す。第1図(a)において、流路溝が形成される基板1 bに耐蝕皮膜10 bを被着させる。基板1の材料としては、機理酸ガラスを用いる。耐蝕皮膜としては、多結晶シリコン、またはアモルファスシリコンが適当であり、前者は低圧 C V D、接着はプラズマ C V Dを用いて被替させることができる。尚、耐蝕皮膜の厚さは D、3 μから1 μが適当である。

この耐蝕皮膜10bに対してフォトレジスト法を用い、流路に相当する部分以外をフォトレジストでマスキングし、プラズマエッチングで流路相当部11bの耐蝕皮膜10bを除去する。次に、第1図(c)に示すように流路5bを形成すべく 基板1bのエッチングを行う。基板の材質は、関

てよく保たれるので、良好な噴射特性が得られる。 尚、本実施例では振動板と基板に棚珪酸ガラス

を使用し、耐蝕皮膜に多結晶シリコンもしくはアモルファスシリコンを使用したが、木発明に利用できる材質の組み合わせは種々あり、基板が親水性で、基板のエッチングの際の耐蝕皮膜が、振動板材質と腐極接合可能な材質であれば、木実施例に限定しないことは言うまでもない。

[発明の効果]

以上説明してきたように本発明では、インクジェットヘッドの製造工程の一部である基板の満加工と、接合工程を簡略化しながらも、精密微細な流路を構成すると共に、インクの流動を妨げないヘッド構造を実現し信頼性の高いヘッドを提供できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のインクジェットヘッドの流路 製造工程を示す断面図、第2図はオンデマンド型 インクジェットヘッドの駅略を示す構成断面図、 第3図は従来のインクジェットヘッドの流路製造

特開平2-80252 (4)

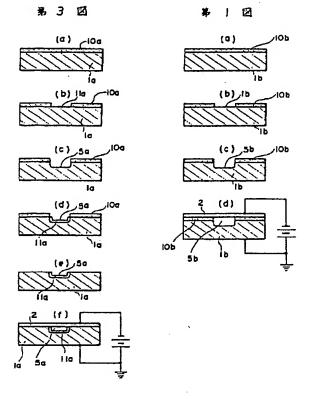
工程を示す断面図である。

5a,5b........流路

10a.10b…耐蝕皮膜

特許出願人 アルプス電気株式会社 代 表 者 片 岡 政 降





第 2 図

